材料近代测试研究方法(2002年)

假设出几种元素组合的合金通过急冷的方式形成非晶态合金1;这样的非晶态材料在被加热到某一温度时,将发生非晶态——晶态的转变2;在转变初期可能在非晶态基体中析出细小的合金颗粒3;随后将发生晶粒长大4;全部晶化后(或晶化过程中)将可能发生第二相合金的析出5;也可能发生反应生成某种化合物6。

问题:请根据你所了解得分析测试方法,例举1-6步骤中每一个实验环节可以选用的测试方法,叙述简单的原理。如有多种方法,请比较特点,并排出选用的优先级。设采用的蒸发沉淀的方法制备总厚度为1mm的Al/Ti 纳米多层薄膜(60分)

1. 蒸发时设计的名义层间距 (Al层厚+Ti层厚)为3nm,Al 层厚: Ti 层厚=1:1; 蒸发沉积时,根据蒸发沉积的条件,可能形成纳米多层膜,也可能是混合膜;① 如果形成的是纳米多层膜,在纳米多层膜地界面处,可能是清晰的界面,也可能是有一定的Al、Ti的混合;②

如果形成的是纳米多层膜,混合物可能是非晶态、可能是晶态、也可能是非静态的晶体中分布一定的小晶粒:③

如果混合膜是晶态,晶态可能是纳米尺度,也可能是较大晶粒;④ 可能是Al、Ti的机械混合物,也可能是行成了Ti₃Al、TiAl、TiAl₃等。⑤

2. 蒸发沉积后如果在真空中进行扩散处理。

因为设备条件(例如真空度较低)的原因,可能会造成过多的吸附 O_2 也可能发生氧化现象;⑥

这种氧化现象,可能只发生在样品的表面,也可能纳米多成膜全部发生氧化。⑦问题:请根据所了解的分析测试方法,列举①一⑦步骤中每一个实验环节可以选用的测试方法,叙述简单的原理,如有多种方法,请比较特点,并排出选用的优先级。



材料近代测试研究方法(2003年)

- 一:设采用的蒸发沉淀的方法制备总厚度为1mm的Al/Ti 纳米多层薄膜(60分)
- 1. 蒸发时设计的名义层间距 (Al层厚+Ti层厚)为3nm,Al 层厚: Ti 层厚=1:1; 蒸发沉积时,根据蒸发沉积的条件,可能形成纳米多层膜,也可能是混合膜;① 如果形成的是纳米多层膜,在纳米多层膜地界面处,可能是清晰的界面,也可能是有一定的Al、Ti的混合;②

如果形成的是纳米多层膜,混合物可能是非晶态、可能是晶态、也可能是非静态的 晶体中分布一定的小晶粒;③

如果混合膜是晶态,晶态可能是纳米尺度,也可能是较大晶粒;④ 可能是Al、Ti的机械混合物,也可能是行成了Ti¸Al、TiAl、TiAl、等。⑤

2. 蒸发沉积后如果在真空中进行扩散处理。

因为设备条件(例如真空度较低)的原因,可能会造成过多的吸附 O_2 也可能发生氧化现象;⑥

这种氧化现象,可能只发生在样品的表面,也可能纳米多成膜全部发生氧化。⑦ 问题:请根据所了解的分析测试方法,列举①一⑦步骤中每一个实验环节可以选用的测试方法,叙述简单的原理,如有多种方法,请比较特点,并排出选用的优先级。二:回答下列问题(40分)

- 1、试简述Ranan光谱法、红外光谱法和紫外一可见吸收光谱法在结构分析中的特点。
- 2、请预测化合物N $-\Phi$ (苯环) $-OCH_2CH_3$ 的高分辨率核磁共振氢谱图,包括化学位移、裂分数及每个峰的相对强度。说明理由。
- 3、请简述所了解的热分析基本原理。若要测定某中高聚物的玻璃化转变温度(Tg),可以选用那几种热分析方法,请勾画出测量曲线,并根据国际热分析协会的规定,说明玻璃化转变温度点的取法。



材料近代测试研究方法(2004年)

- 一、设采用蒸发沉积的方法制备总厚度为1mm的A/B纳米多层薄膜。设A的原子序数 <20,B的原子序数>40。
- 1、设法使设计的名义层间距(A层厚-B层厚)为3nm, A层厚: B层厚=1:1,

蒸发沉积时,根据蒸发沉积条件,可能形成纳米多层膜,也可能是混合膜①

如果形成的是纳米多层膜,在纳米多层膜的界面处,可能是清晰的界面,也可能是在非晶态的晶体中分布一定的小晶粒;②

如果形成的是混合膜,混合膜可能是非晶态、可能是晶态、也可能是在非晶态的基体中分布一定的小晶粒;③

如果混合膜是晶态,晶粒可能是纳米尺度,也可能是较大晶粒;④

可能是A、B的机械混合物,也可能是形成A₃B、AB、AB₃等;⑤

如果混合膜是非晶态,在加热过程中将产生非晶态—晶态的转变,请确定转变温度;⑥

2、蒸发沉积后,如果在真空中进行扩散处理。

因为设备条件(例如真空度较低)的原因,可能会造成过多的吸附 O_2 ,也可能发生氧化现象;⑦

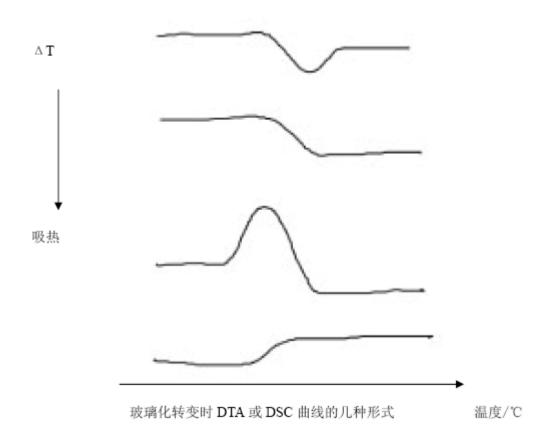
这种氧化现象,可能只发生在样品的表面,也可能会纳米多层膜全部发生氧化。

问题:请根据你所了解的分析测试方法,例举①—⑧步骤中每一个试验环节可以选用的测试方法,叙述简单的原理,给出预想的测试结果。如有多种方法,请比较特点,并排出选用的优先级。

- 二、回答下列问题。(40分)
 - 1. 采用什么方法可以区分n→π*和π→π*跃迁类型?
 - 2. 不考虑其他因素条件的影响,在羧、醛、酯、酰胺和酰氯类化合物中,出现 羰基(C=O)伸缩振动频率的大小顺序应如何?请说明理由。
 - 3. 请预测氨(NH₃)中质子峰的裂分数与强度比。

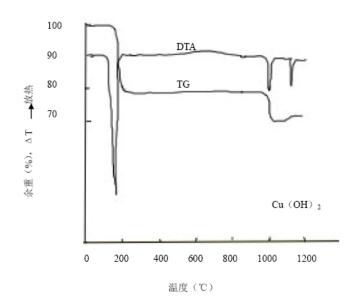


4. 可以用哪几种热分析方法测量高聚物的玻璃化转变温度?如何取法?阐述影响玻璃化转变温度测定值的主要因素。高聚物在Tg时,DSC或DTA曲线可能出现如下图所示的四种情况,请说明原因。



材料近代测试研究方法(2005年)

- 1、例举你所了解的表面成分分析方法,并阐述基本原理,比较各种方法的主要特点。(25分)
- 2、当基体中有数十至数百纳米的第二相粒子析出时,可采用哪几种方法进行测试分析?阐述各种方法的特点。(10分)
- 3、有哪几种方法可以测试非晶态的晶化温度?哪种最为简便? (5分)
- 4、原子力显微镜与透射电镜都可以观察磁畴,有何不同? (5分)
- 5、描述透射电镜明场像与暗场像的成像原理。(5分)
- 6、阐述扫描隧道显微镜的原理以及两种主要的工作模式。(10分)
- 7、简述激光拉曼光谱法、红外光谱法和紫外—可见吸收光谱法在结构分析中的特点。 CS₂是线性分子,试画出它的基本振动类型,并指出哪些振动是红外活性的?哪些振动是拉曼活性的?(10分)
- 8、预测氨(NH₂)中质子峰的裂分数和强度比。(5分)
- 9、简述你所了解的热分析方法的基本原理。若要测定某种高聚物的玻璃化转变温度 (Tg),可以选用哪几种热分析方法?请勾画出其测量曲线,并根据国际热分析协会的规定,说明玻璃化转变温度点的取法,简单阐述影响玻璃化转变温度测定值的主要因素。(15分)
- 10、Cu(OH)₂在多孔坩埚中测得的DTA和TG曲线如下图所示,在DTA曲线上每个谱峰处所涉及的是什么样的转变?在TG曲线上每一个平台对应什么产物?写出相应的反应式。(10分)





2008年《材料近代测试技术》试题

一、 回答以下问题(20分)

- 1、绘出电子束入射方向平行于 AB 二元体心立方固溶体[110]方向的衍射斑点,并标出相应的晶面指数:
- 2、如果上述衍射斑点中的(002)衍射面严格满足了布拉格条件,其它衍射斑点的强度将如何变化?
- 3、采用 X 射线衍射的方法是否可以观察位错? 为什么?

二、 有一块多元合金材料,需要进行表面或结构分析(30分):

- 1、如果要分析表面成分,并且可以使用扫描电镜和电子探针,你认为如何使用合理?
- 2、如果要分析是否有新相析出,你认为可以采用什么方法(可以多种)?简述其基本原理。
- 3、如果析出的新相与母相有取向关系, 你拟采取什么方法表征?
- 4、如果表面可能有小于 10nm 的氧化层,如何确定是哪种合金元素氧化?如何确定 氧化层厚度?
- 5、如果已知该样品是由Nb-Si二种元素组成,其相结构为Nb基固溶体(Si含量低)与NbSi₂,如何定量测试相对相组成?说明拟采用测试方法的原理。
- 三、一光滑金属样品表面发生多处局部氧化,你认为采用什么方法进行分析量为简便、直观? (10分)

四、 简答题 (25 分):

- 1、请预测苯和甲苯的紫外吸收峰的相对位置,并说明理由。
- 2、在乙醇(含痕量酸)核磁共振氢谱中,CH₂因受到临近CH₃中三个氢核的自旋偶合作用而使谱峰分裂成四重峰,但CH₂谱峰不会受同碳原子和OH质子的影响而进一步分裂,其原因是什么?
- 3、下面各基团 S-S、C=C、C=O、N=N、C≡C、C≡N、C=S、O-H、S-H、X=Y=Z、C=N=C 或 O=C=O 等,你认为分别可以采用什么分析方法对其进行表征? 说明理由。



- 4、有一个高聚物片材,需要测定其玻璃化转变温度,你拟采用何种热分析方法?简 述其基本原理和玻璃化转变温度的取法。
- 五、 采用综合热分析方法测得氢氧化铜的 DTA/TG 曲线,如图 1 所示,请分析在试验温度范围内氢氧化铜发生的反应,以 TG 曲线上各平台对应的物质,并写出反应方程式。请说明综合热分析比单一的热分析有何优点。(15 分)

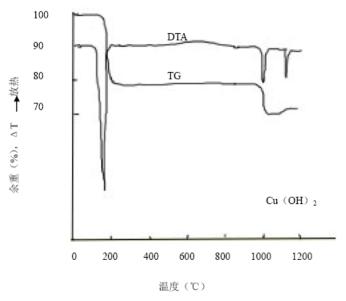


图 1 氢氧化铜的 DTA/TG 曲线

2015 学车 第一学期期末试卷

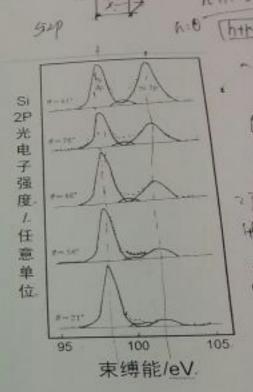


2014 年 12 月 10 日

考试科目:《 材料近代测试技术 》(A卷)

注意事项: 1、不必抄题, 标明题号, 请将答案写在答题纸上。 趣目:

- 一、1、右图为 Si 2P(约为 99eV)光电子谱,图中 0 角为 接收信号方向与样品表面法线的夹角。请回答:可从 该光电子谱中获得哪些有关样品的信息?
- 2、请给出入射电子束平行于 NisAI(有序面心立方结构, NI 原子位于面心位置。AI 原子位于顶角位置)的[100] 和[111]方向的电子衍射图谱,并标出衍射斑点的晶面 指数。简要说明你是如何绘制电子衍射图谱的。
- 3、有一块状非晶合金材料,经真空中加热处理发生晶化。 晶化是由析出纳米晶、纳米晶长大、形成多晶合金等 过程构成。
- (1) 针对你认为应该进行测试的各个环节 (至少给出 3 个), 根据所掌握的知识, 指出每个环节需要测试的 内容与相应的测试方法,并简述所用方法的基本原 理。
- (2) 如果选用 X 射线进行测量, 请给出原始状态、晶化 初期、形成多晶三个阶段的测试结果示意图。
- (3) 根据原始状态的 X 射线散射图谱,可以获得哪些信 息?



- 二、(本题满分40分)采用某种改性环氧树脂体系,制备了树脂浇注体和玻璃纤维增强 复合材料层压板。请根据你所掌握的测试分析方法回答下列问题:
- 1、阐述如何考察改性环氧树脂基体的固化行为。
- 2、可选用哪几种热分析方法测定浇注体和层压板的玻璃化转变温
- 3、如何考察树脂基体(浇注体)的尺寸稳定性?
- 4、一般来说,复合材料的力学性能除了取决于基体树脂和玻璃纤维本身的性能,还取 决于基体树脂和玻纤之间的界面粘结力。采用何种分析测试技术研究改性环氧树脂/玻 璃纤维层压板的断口形貌,并简述如何判断玻纤与改性环氧树脂基体间的粘接好坏。 5、简述你所采用的测试方法的基本原理。